

Regulamin Konkursu  
na dzieło plastyczne  
„Gadżet Politechniki Warszawskiej”

1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Warszawskiej.
2. Praca powinna spełniać następujące warunki:
  - 1) ma być projektem autorskim;
  - 2) powinna obrazować myśl techniczną Politechniki Warszawskiej;
  - 3) być łatwa w transporcie (zajmować mało miejsca);
  - 4) być wytworzona technologią możliwą do wdrożenia na skalę masową;
  - 5) być konkretnym projektem (nie jego idea) i posiadać dokumentację techniczną;
  - 6) może być chroniona patentem.
3. Sposób interpretacji tematu pozostawia się autorom.
4. Prace należy składać w zaklejonym opakowaniu oznaczonym sześciocyfrową liczbą. Wewnątrz koperty oprócz pracy należy umieścić zaklejoną małą kopertę z imieniem, nazwiskiem oraz adresem i telefonem autora. Na tej kopercie należy umieścić liczbę identyfikującą, taką jak na opakowaniu pracy. Prace przyjmowane będą za pokwitowaniem.
5. Za prace spełniające oczekiwania organizatora przyznane zostaną:
  - 1) nagroda główna w wysokości 5 tys. złotych;
  - 2) 2 nagrody w wysokości po 3 tys. złotych;
  - 3) 3 wyróżnienia w wysokości po 1 tys. złotych.
6. Warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz ewentualnego powielenia prac zostaną uzgodnione z autorami w formie oddzielnej umowy. Nagrody, o których mowa w ust. 5, stanowią wynagrodzenie umowne.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.
8. Wszystkie nadesłane na konkurs prace zostaną wystawione w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Podczas otwarcia wystawy zostaną ogłoszone wyniki konkursu i podane nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac. Prace nienagrodzone będzie można odebrać po zakończeniu wystawy za zwrotem pokwitowania.